

گفتمان علمی:

پرسش از شما پاسخ از ما

مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان با هدف پاسخگویی به سوالاتی که فراروی صاحبان این حرفه قرار دارد و تاکنون پاسخی روشن و شفاف که مبتنی بر شواهد علمی و تجربی باشد، به آنها داده نشده است، اقدام به طرح سوالهایی در این زمینه می‌نماید تا استادان محترم و صاحبنظران ارجمند در مقام پاسخگویی به آن برآیند. پاسخ به سوالات بعد از انجام بررسیهای علمی به نام پاسخ‌دهنده (گان) در مجله درج می‌گردد.

دکتر اسماعیل یاسینی* - دکتر منصوره میرزایی** - دکتر حمید کرمانشاه*

*- دانشیار گروه آموزشی ترمیمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران.

**- استادیار گروه آموزشی ترمیمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران.

سؤال: مقایسه سیستم‌های Self etching و Total etch

پاسخ: در سال ۱۹۵۵ M. Bounocore اچینگ را معرفی کرد. از آن سال تا به امروز سیستم‌های باندینگ تغییرات زیادی کرده‌اند. سیستم Total etch در سال ۱۹۸۲ معرفی شد. سیستم‌های نسل چهارم و پنجم Total etch توسط کاندیشنر اسیدی لایه اسید (لایه‌ای به ضخامت ۵-۰/۵ میکرون که در اثر تراش دندانی حاصل شده و حاوی کلاژن دناتوره، هیدروکسی آپاتیت و سایر دبری‌های حاصل از تراش می‌شود) برداشته شده و عاج زیرین لایه اسید نیز دمینرالیزه (کلسیم بین الیاف کلاژن عاج برداشته شده و در ضمن اسید باعث میکروپروزیتی‌هایی در عاج بین توبولی می‌شود) می‌گردد. میزان دمینرالیزاسیون عاج زیرین بر حسب زمان و نوع اسید متفاوت است.

در این سیستم مکانیسم اصلی اتصال عاج براساس هیبریداسیون و تشکیل استطاللهای رزینی می‌باشد. ارائه این سیستم در بازار به صورت اصلی به شکل سه مرحله‌ای (کاندیشنر، پرایمر و ادھریو) معرفی شده است. محصولات جدیدتر این سیستم تک بطری (ترکیب پرایمر + ادھریو) ارائه می‌شود. در نوع سه مرحله‌ای نقش پرایمر در Wetting (Single bottle) مؤثر رشته‌های کلاژن عریان شده، جا به جایی بقایای رطوبت سطحی، تبدیل حالت نسج از حالت آبدوست به آبگریز و انتقال مؤثر مونومرها به داخل مجاري زیرین رشته‌های کلاژن می‌باشد. نقش ادھریو در پر کردن تخلخلهای بین رشته‌های کلاژن، پر و مهرموم کردن توبول‌های عاجی (Resin tags)، شروع و پیشرفت واکنش پلیمریزاسیون، تثبیت لایه هایبرید و Resin tags و فراهم‌آوری باندهای دوگانه مناسب جهت کوپلیمریزاسیون با کامپوزیت می‌باشد. بنابراین در این محصولات اسید باعث برداشتن کلسیم شده و ایجاد شبکه‌ای از الیاف کلاژنی که در آن آب جایگزین مولکول‌های کلسیم شده و مانع از کلایپس این الیاف می‌شود. چنانچه در این مرحله پرایمر به کار برود به دلیل اینکه حاوی اتانول یا استون می‌باشد جانشین آب بین الیاف کلاژن شده و پس از تبخیر این حلالها رزین اجاره نفوذ پیدا کرده و در نتیجه الیاف کلاژن دچار کلایپس نمی‌شود و با نفوذ رزین بین الیاف کلاژن لایه هایبرید تشکیل می‌گردد. چنانچه پس از کاربرد اسید و شستشو سطح عاج خشک شود و عاج آب خود را از دست بدهد به دلیل کلایپس الیاف کلاژن، پرایمر و در نهایت رزین اجازه نفوذ پیدا نمی‌کنند در نتیجه باند ضعیف می‌شود. وجود آب اضافی در سطح عاج نیز به علت رقیق شدن پرایمر نیز می‌تواند در تضعیف باند مؤثر

باشد. در زیر مزایا و معایب محصولات سه مرحله‌ای آورده شده است.

محصولات سه مرحله‌ای

مزایا

- کاربرد کاندیشنر، پرایمر و رزین ادھزیو به صورت جداگانه می‌باشد.
- حساسیت تکنیکی آن پایین است.
- در مطالعات کلینیکی و لابراتواری کارآیی اتصال آن به مینا و عاج به اثبات رسیده است.
- نتایج قابل تکرار و بسیار کارآیی دارند.
- امکان کاربرد ادھزیو حاوی فیلر (به عنوان جذب کننده شوک)

معایب

- خطر اج کردن بیش از حد عاج (در موارد اج کننده با غلظت بالای اسید فسفریک) وجود دارد.
- زمان بر بودن کاربرد آنها
- بعد از کاندیشن کردن تا نیاز به شستشو، عاج اج شده می‌باشد.
- سطح عاج کاندیشن شده نسبت به خشک شده و یا مرطوب بودن بیش از حد حساس می‌باشد.

محصولات دوم مرحله‌ای (تک مرحله‌ای)

مزایا

- حصوصیات پایه‌ای سیستم‌های سه مرحله‌ای را داراست.
- کاهش یک مرحله‌ای کاری، کاربرد ساده‌تری دارد.
- امکان بسته‌بندی یک بار مصرف وجود دارد (بهداشتی بودن)
- ترکیبات ثابت و پایدار دارد.
- امکان کاربرد ادھزیو حاوی فیلر وجود دارد (به عنوان جذب کننده شوک)

معایب

- اصولاً کاربرد آن سریعتر نیست (کاربرد چندین لایه)
- دارای حساسیت تکنیکی بیشتر (چندین لایه) است.
- خطر ایجاد لایه باندینگ بسیار نازک (لایه باندینگ بدون نمای براق و بدون خاصیت جذب فشار)
- خطر پیش از حد اج کردن عاج و خطرات تکنیک‌های Total etch
- نیاز به شستشوی بعد از اج کردن حساسیت به میزان رطوبت عاج
- ناکافی بودن در نتایج کلینیکی درازمدت

مواد ادھزیو حل کننده لایه اسپیر

در این سیستم حل کننده لایه اسپیر یا Self – etching adhesive (سل ششم) با استفاده از مونومرهای اسیدی ضعیف، لایه اسپیری

و عاج زیرین (۳-۰/۵ میکرون) تا حدودی دمینرالیزه می‌شوند بدون اینکه بقایای لایه اسپیر در سطح عاج یا در دهان مداخل توبول‌های عاجی حذف شوند. در این سیستم هم تعداد مراحل باندینگ کاهش یافته و هم مرحله شستشو کاندیشنر حذف گردیده است. منطق و فرضیه علمی در این سیستم، دمینرالیزه سطحی عاج و نفوذ همزمان مونومر در عاج دمینرالیزه و توانایی پلیمریزاسیون در محل نفوذ می‌باشد. مواد موجود در این سیستم براساس واکنش صورت گرفته با عاج به دو گروه تقسیم می‌شوند. گروه اول مواد Self etching متعادل که دارای pH اسیدی حدود دو می‌باشد. این گروه دارای لایه هایبرید نازکی (به میزان $1-0/5 \mu\text{m}$) است. از این گروه می‌توان Clearfil SE (Kuraray) به $3-2 \mu\text{m}$ رسید. از این گروه می‌توان Prompt L-Pop (ESPE) را نام برد. گروه دوم مواد Self etching قوی که دارای pH اسیدی یک یا کمتر هستند ضخامت لایه هایبرید به All – In – One مطرح است. هر سه جز ماده یعنی اسید، پرایمر و ادھزیو در یک شیشه قرار دارند. اولین نوع این محصولات با نام تجاری I-Bond در سال ۲۰۰۳ میلادی معرفی شد. مزايا و معایب مواد ادھزیو Self etching به شرح زیر می‌باشد.

مزايا

- دمینرالیزاسیون عاج و نفوذ روزن به صورت همزمان انجام می‌شود.
- نیاز به شستشو ندارد.

- به شرایط عاج و رطوبت آن حساسیتی وجود ندارد.

- مراحل کار با زمان کوتاهتری صورت می‌گيرد.

- امکان بسته‌بندی یک بار مصرف و بهداشتی آن وجود دارد.

- ترکیبات ثابت و پایداری دارند.

- امکان مواد ادھزیو حاوی فیلر (Shock – absorber) وجود دارد.

- رفع حساسیت عاج به صورت مؤثر صورت می‌گيرد.

معایب

- مطالعات کلینیکی طولانی‌مدت به حد کافی در مورد آنها وجود ندارد.

- هنوز بایستی توانایی اتصال آنها به مینا ثابت گردد.

REFERENCES

1. Summith G, Robbins G, Schwartz R. Fundamentals of operative dentistry, 2nd ed. Chicago: Quintessence;2001.
2. Roberson T, Heyman H, Swift E. Art & science of operative dentistry, 4th ed. St Louis: Mosby;2002.
3. Primenta L, Amaral CM. Stability of dentin bond strengths using different bonding techniques after 12 months: total – etch, deproteinization and self – etching. Oper Dent 2004;29:592-598.
4. Kispely B, Fejjerdy L. Effect of an "All. In. One" adhesive on pulp blood vessels: A vital microscopic study of rats teeth. Oper Dent 2004;29:75-79.
5. Meerbeek BV, Munck JD. Adhesion to enamel and dentin; Current status and future challenges. Oper Dent 2003;28:215-235.